Modelado y simulación de espaciadores nanométricos para su aplicación en dispositivos TPVs de campo cercano

Martin Augusto Reigadas Teran

Universidad Politécnica de Madrid

Septiembre, 2022

Tutor: Pablo García-Linares Fontes Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Automática y Física Aplicada

Cotutora: Esther López Estrada Instituto de Energía Solar



Tabla de Contenidos

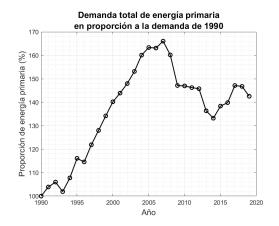
- Introducción
- 2 Estado del arte
- 3 Materiales y herramientas
- 4 Métodos
- 5 Resultados y discusión
- 6 Conclusiones

Introducción

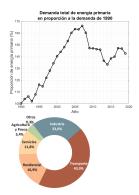
- 1 Introducción
- Materiales y herramientas
- Resultados y discusión



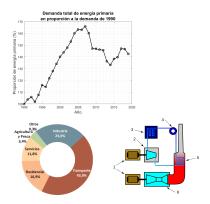
Introducción







Introducción





- Estado del arte
- Materiales y herramientas
- Métodos
- Resultados y discusión



- Materiales y herramientas



Materiales y herramientas

Métodos

- 1 Introducción
- 2 Estado del arte
- 3 Materiales y herramientas
- 4 Métodos
- 5 Resultados y discusión
- 6 Conclusiones



Resultados y discusión

- Métodos
- 5 Resultados y discusión
 - nTPV Si-SiO2-Si
 - nTPV Si-SiO2-Ge





Resultados y discusión

nTPV Si-SiO2-Si

nTPV Si-SiO2-Si

- nTPV Si-SiO2-Si
- nTPV Si-SiO2-Ge

nTPV Si-SiO2-Si



nTPV Si-SiO2-Ge

nTPV Si-SiO2-Ge

- nTPV Si-SiO2-Si
- nTPV Si-SiO2-Ge

nTPV Si-SiO2-Ge

- 1 Introducción
- 2 Estado del arte
- 3 Materiales y herramientas
- 4 Métodos
- 5 Resultados y discusión
- 6 Conclusiones



Conclusiones

Desarrollos a futuro